功能材料

附着力增强型 EG-BPSQ/SiO₂ 防雾 减反射涂层的设计及制备

张 策¹,姚孝伟²,董 勋³,杨晓梅²,张万斌¹,张光华²

(1. 陕西科技大学 前沿科学与技术转移研究院,陕西省轻化工助剂化学与技术协同创新中心,陕西 西安 710021; 2. 陕西科技大学 化学与化工学院,教育部轻化工助剂化学与技术重点实验室,陕西 西安 710021; 3. 中交二公局东萌工程有限公司,陕西 西安 710021)

摘要:在 N₂氛围下,以二甲基丙烯酸乙二醇酯(EGD)和 3-巯基丙基三甲氧基硅烷(MPTMS)为单体[*n*(EGD): *n*(MPTMS)=1.0:2.4],以 1,8-二氮杂环[5,4,0]十一碳-7-烯(DBU)为催化剂,经巯-烯点击反应制备了巯醚-酯基 桥连倍半硅氧烷(EG-BSQ)前驱体,再与乙酸和 NaOH 反应得到了 EG 预聚物(EG-BPSQ);然后,EG 预聚 物和 SiO₂溶胶原位水解缩聚制备了 EG-BPSQ/SiO₂(简称 S-EG)复合溶胶;最后,采用浸渍提拉法制备了 S-EG 复合涂层。采用 FTIR、SEM 对 S-EG 复合涂层进行了表征,考察了 V(EG 预聚物):V(SiO₂溶胶)及处理温度对 制备的 S-EG 复合涂层的静态水接触角、透过率、附着力、防雾性能和减反射性能的影响。结果表明,在 SiO₂ 溶胶中引入 EG-BPSQ,可以增强 SiO₂纳米颗粒彼此之间、涂层与基底之间的黏结性能,EG-BPSQ 同时具有着 "黏结"与"造孔"的作用。当 V(EG 预聚物):V(SiO₂溶胶)=1:3、处理温度为 150 ℃时,复合涂层(HT-S-EG-3C) 光透过率高达 98.5%,比空白基底提高约 8%,附着力均达到 0 级;静态水接触角为 15°,较高的亲水性使其具 有防雾效果和减反射性能。

关键词:减反射;防雾;有机桥连聚倍半硅氧烷;附着力;溶胶-凝胶;功能材料 中图分类号:TB306 文献标识码:A 文章编号:1003-5214 (2024) 06-1277-07

Design and preparation of adhesion-enhanced EG-BPSQ/SiO₂ antifogging and antireflective coatings

ZHANG Ce¹, YAO Xiaowei², DONG Xun³, YANG Xiaomei², ZHANG Wanbin¹, ZHANG Guanghua²

(1. Shaanxi Collaborative Innovation Centre of Industrial Auxiliary Chemistry and Technology, Institute of Frontier Science and Technology Transfer, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, Shaanxi, China; 2. Key Laboratory of Auxiliary Chemistry & Technology for Chemical Industry, Ministry of Education, College of Chemistry and Chemical Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, Shaanxi, China; 3. China Communications Second Public Bureau Dongmeng Engineering Co., Ltd., Xi'an 710021, Shaanxi, China)

Abstract: Thioether-ester-bridged sesquioxane (EG-BSQ) precursor was prepared from mercaptoene click reaction of ethylene dimethacrylate (EGD) and 3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTMS) [n(EGD) : n(MPTMS)=1.0:2.4] at the catalysis of 1,8-diazecyclic[5,4,0]undeca-7-ene (DBU) under N₂ atmosphere, and then reacted with acetic acid and NaOH to obtain EG prepolymer (EG-BPSQ), which was further reacted with SiO₂ sol through *in situ* hydrolytic polycondensation to synthesize S-EG composite sols. Finally, EG-BPSQ/SiO₂ (S-EG for short) composite coatings were obtained *via* impregnation pulling method, and characterized by FTIR and SEM. The effects of *V*(EG prepolymer) : *V*(SiO₂ sol) and treatment temperature on static water contact angle, transmittance, adhesion, anti-fog and anti-reflection performance of S-EG composite coatings were investigated. The results showed that the introduction of EG-BPSQ into

收稿日期: 2023-07-12; 定用日期: 2023-09-11; DOI: 10.13550/j.jxhg.20230572

基金项目:国家自然科学基金项目(11904220、51803111);陕西省轻化工助剂化学与技术协同创新中心开放课题资助项目(KFKT2022-10);轻化工助剂化学与技术教育部重点实验室项目(KFKT2022-10)

作者简介:张 策(1988—), 女, 副教授, E-mail: zhangce@sust.edu.cn。

第 41 卷

 SiO_2 sol enhanced the bonding between SiO_2 nanoparticles as well as coating and substrate, EG-BPSQ displayed the effect of "bonding" and "pore formation" at the same time. When *V*(EG prepolymer) : *V*(SiO₂ sol)=1 : 3 and treatment temperature 150 °C, the transmittability of the composite coating (HT-S-EG-3C) reached up to 98.5%, ~8% higher than that of the blank substrate, while the adhesion reached grade 0. Static water contact angle of 15° indicated high hydrophilicity, which led to anti-fog and anti-reflection performance.

Key words: antireflection; antifogging; organic-bridged polysilsesquioxane; adhesion; sol-gel; functional materials

在众多领域,光反射会带来许多负面影响。针 对光反射问题采取的有效措施是为棱镜、透镜、平 面镜等表面镀一层减反射涂层,以减少或消除其光 学表面的反射光,从而提高这些元件的透光量。然 而,在实际应用的减反射涂层会产生发雾的现象, 进而严重影响光的透过率,并且造成进一步的危害。 因此,设计与制备一种同时具有减反射和防雾性能 的涂层材料具有重要的现实意义。

迄今为止,制备防雾减反射涂层的方法主要包 括溅射法^[1]、化学气相沉积法^[2]、溶胶-凝胶法^[3]等。 溅射法和化学气相沉积法存在沉积速率较低、成本 高、涂层结构难以控制等缺点。而溶胶-凝胶法因具 有成本低、操作过程简单、易于在基片上大批量生 产等优点而备受关注。正硅酸乙酯(TEOS)是一种 常用的溶胶-凝胶法制备 SiO₂纳米颗粒的前驱体,在 制备 SiO₂溶胶的过程中,采用碱催化制备的涂层, SiO₂纳米颗粒之间会产生大量空隙,因此,涂层的 孔隙率较高、折射率低、减反射性能优异。WANG 等^[4]和 DOU 等^[5]都采用溶胶-凝胶法制备了性能优 异的单层 SiO2 涂层。但由于 SiO2 涂层中颗粒之间的 无序堆积且仅以范德华力、氢键等作用相连接,本 身力学性能较差,故与基底^[6]结合性不强,容易脱 落或剥落。基于上述问题,科研工作者提出了多种 解决方案,如氧化处理法和有机聚合物复合法^[7]。 其中,有机聚合物复合法因其简单、快速、高效等 特点而被广泛应用。YUAN 等^[8]制备的多孔 SiO₂/ 聚甲基硅氧烷(PMHS)复合增透涂层、CAI等^[9] 制备的 MTES/SiO2 复合涂层、GU 等^[10]制备的聚乙 烯醇(PVA)/SiO2复合涂层均取得了良好的效果, 但均不能同时保证涂层在拥有强附着力的同时还具 备高透过率和防雾性能。

有机桥连聚倍半硅氧烷(BPSQ)是通过溶胶-凝胶法在酸或碱催化下,有机桥连硅烷前驱体 (BSQ)在水解-缩聚过程中自组装形成的一种分子 水平上的有机-无机杂化纳米材料^[11-12],具有无机组 分的刚性^[13]、热稳定性^[14]、化学稳定性^[15-16]和全透 明性^[17],同时也具备有机组分的柔韧性^[18]、可塑性 以及具有活性官能团的功能化特性等优点。BSQ 通 式为(R₁O)₃Si-R₂-Si(OR₁)₃,其中,R₁为甲基、乙基 或氯等,R₂为有机功能基团。普通的硅烷偶联剂水 解后的产物分子只能提供3个硅羟基基团,BSQ分 子在水解后可以提供至少6个硅羟基基团,活性位 点更多^[19]。因此,将BPSQ引入到SiO₂涂层中,可 能会增强SiO₂纳米颗粒之间以及颗粒与基底之间的 相互作用,提高SiO₂减反射涂层附着力。

本文拟采用含有巯基官能团的单体〔3-巯基丙 基三甲氧基硅烷(MPTMS)〕与含有 C=C 官能团 的单体〔二甲基丙烯酸乙二醇酯(EGD)〕通过巯-烯 点击反应来制备有机桥连倍半硅氧烷前驱体 EG-BSQ^[20],将其引入到 SiO₂ 溶胶中,经过水解-缩聚 反应得到复合溶胶,再通过浸渍提拉法制备复合涂 层。重点探究 EG-BPSQ 的含量对复合涂层微观形 貌、光学性能和附着力的影响,并对复合涂层进行 不同温度的热处理,探究热处理温度对复合涂层防 雾性能与光学性能的影响。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

MPTMS(质量分数95%)、EGD(质量分数98%)、氨水(质量分数25%~28%),AR,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;1,8-二氮杂环[5,4,0]十一碳-7-烯(DBU,质量分数98%)、3-(甲基丙烯酰氧)-丙基三甲氧基硅烷(MATMS,质量分数98%)、TEOS(质量分数98%),Acros Organics公司;无水乙醇、乙酸、NaOH,AR,国药集团化学试剂有限公司。

VERTEX 80X 型傅里叶变换红外光谱仪(FTIR), 德国 Bruker 公司; SU8100 型场发射扫描电子显微 镜(SEM),日本 Hitachi 公司; Cary60 型紫外-可见 分光光度计(UV-Vis),安捷伦科技(中国)有限公 司;DSA100 型光学接触角测量仪,德国 Kruss 公司; WHS-系列恒温恒湿箱,天津市泰斯特仪器有限公 司;HTDC-300 型浸渍提拉镀膜机,上海霍桐实验 仪器有限公司。

1.2 制备方法

1.2.1 SiO₂溶胶的制备

将 30 mL (0.135 mol) TEOS、90 mL 无水乙醇

加入到称量瓶中搅拌 10 min,得溶液 A;同时,将 90 mL 无水乙醇、6 mL 去离子水和 1.8 mL 氨水依 次加入到另一称量瓶中搅拌 10 min,得溶液 B。将 溶液 B 加入到溶液 A 中搅拌 1 h,室温老化 48 h 得 到 SiO₂溶胶。

1.2.2 EG-BSQ 的合成

EG-BSQ 合成路线如下所示:



在 N₂氛围下,以 DBU 为催化剂,MPTMS 与 EGD 发生巯-烯点击反应制备 EG-BSQ 前驱体,其 中 *n*(EGD):*n*(MPTMS)=1.0:2.4,巯-烯点击反应中 过量的巯基有利于反应的进行。

将 20 µL(0.14 mmol)催化剂 DBU 加入到装有 磁子的带盖样品瓶中;接着,将 12.0 g(0.060 mol) EGD 和 25.6 mL(0.145 mol) MPTMS 加入其中; 然后,立即向该体系通 1 min 的 N₂后将瓶盖拧紧并 在室温下搅拌 1 h;最后,将体系转移至蒸馏装置中, 在 N₂氛围下分 3 阶段控温(5、100、150 ℃)蒸出体 系中的杂质和未反应的单硅烷,即得前驱体 EG-BSQ。 1.2.3 S-EG 溶胶的制备

将 12.0 mL 无水乙醇、2.5 mL NaOH 水溶液(质量浓度 0.012 g/mL)、1.0 mL (0.0167 mol)乙酸和 4.0 mL (0.0112 mol) EG-BSQ 依次加入带盖样品瓶中,搅拌均匀后即得 EG 预聚物(EG-BPSQ),将其按一定的体积比加入到 1.2.1 节制备的 SiO₂溶胶中,在 25 ℃下,EG 预聚物在 SiO₂颗粒上原位水解缩聚反应 3 h,即得复合溶胶,命名为 S-EG,分别将 V(EG 预聚物): V(SiO₂溶胶)=1:1、1:2、1:3、1:4 和 1:5 制备的复合溶胶命名为 S-EG-1、S-EG-2、S-EG-3、S-EG-4 和 S-EG-5,相应地复合涂层中的 EG-BPSQ 含量逐渐减少。采用 MATMS 和 MPTMS 分别替代 S-EG-3 制备过程中添加的 EG-BSQ,制备了相应的两种复合溶胶,命名为 S-MA-3 和 S-MP-3。1.2.4 涂层制备

以载玻片(平均透过率为 89.89%, 76.2 mm× 25.4 mm)作为基底。先用丙酮、无水乙醇、蒸馏水 依次清洗 30 min, 然后烘干备用。采用浸渍提拉法 将溶胶沉积在基底上,样品在室温下干燥 1 h。将 S-EG-1、S-EG-2、S-EG-3、S-EG-4、S-EG-5、S-MA-3 和 S-MP-3 制备的 S-EG 复合涂层分别记为 S-EG-1C、

S-EG-2C、S-EG-3C、S-EG-4C、S-EG-5C、S-MA-3C 和 S-MP-3C,150 ℃干燥的 S-EG-3C 命名为 HT-S-EG-3C。

1.3 结构表征与性能测试

1.3.1 化学结构表征

FTIR 测试:将样品滴至溴化钾片上,待溶剂挥发 后进行 FTIR 测试。测定条件: 波数 4000~400 cm⁻¹, 分辨率 4 cm⁻¹,扫描次数 32 次。

1.3.2 物理结构表征

SEM 测试:对涂层表面进行喷金处理,工作电压 5 kV,观察 SiO₂涂层和复合涂层的表面微观形貌(放大 5×10⁴倍)和评估涂层附着力(放大 400 倍)。 1.3.3 浸润性表征

采用光学接触角测量仪,在室温下用2μL水滴 对涂层表面的接触角(CA)进行测试,每个样品测 3次取算数平均值作为测量值。

1.3.4 涂层光学性能测试

采用紫外-可见分光光度计对涂层的光学性能进行测试,测定条件:波长范围 300~900 nm,扫描 速率 300 nm/min。

1.3.5 涂层附着力评价

依据 GB/T 9286—1998 评定标准,采用划格法 来评价涂层附着力。涂层厚度<60 μm,因此选用划 格刀片间距为1 mm的刀具,将刀刃在试片表面以 相同的压力、稳定的速度划割,使刀刃在切口处正 好能穿透涂层而接触到基底,然后再将刀刃旋转 90° 进行垂直划割。用软毛刷顺着方格的两对角线方向 各轻轻刷 5 次,将压敏胶带粘在有划痕的地方并用 手抹平,并在 1.0 s 之内以一定角度撕开胶带,然后 观察涂层剥落情况评价涂层的附着力。

1.3.6 防雾测试

将涂层载玻片置于热水蒸气上方(5 cm)10 s 后立即拍照记录。

2 结果与讨论

2.1 涂层化学结构分析

图 1 为 SiO₂ 涂层和 S-EG 复合涂层的 FTIR 谱 图。从图 1 可见, SiO₂ 涂层在 3422 cm⁻¹ 处的吸收峰 为—OH 的伸缩振动,在 1080、800 和 460 cm⁻¹ 处 的吸收峰分别为 Si—O—Si 键的非对称伸缩振动、 对称伸缩振动和弯曲振动^[21-25],965 cm⁻¹ 处的弱吸 收峰为 Si—OH 键的弯曲振动^[26],说明 TEOS 已发 生水解-缩聚反应,但形成的 SiO₂ 中仍含有未缩聚的 Si—OH。其次,2979 和 2930 cm⁻¹ 处分别为未水解 乙氧基团的—CH₃和—CH₂特征吸收峰^[27-28]。从图 1 还可以发现,随着 EG-BPSQ 含量的增加,—CH₂特征 吸收峰基于—CH₃特征吸收峰的相对吸收强度增加,这 是因为,EG-BPSQ 的有机桥连链中含有大量—CH₂ 基团。除此之外,在复合涂层谱图中,1738 cm⁻¹处为 EG-BPSQ 中酯基的对称伸缩振动峰^[29-30],说明在 S-EG 复合溶胶中,EG-BPSQ 的有机桥连链结构 是不受影响的。



图 1 SiO₂ 涂层和 S-EG 复合涂层的 FTIR 谱图 Fig. 1 FTIR spectra of SiO₂ coating and S-EG composite coatings

2.2 涂层微观形貌分析

图 2 为 SiO₂ 涂层和 S-EG 复合涂层的 SEM 图。



a-SiO₂ 涂层; b-S-EG-5C; c-S-EG-4C; d-S-EG-3C; e-S-EG-2C; f-S-EG-1C

图 2 SiO₂和 S-EG 复合涂层的 SEM 图 Fig. 2 SEM images of SiO₂ and S-EG composite coatings

从图 2 可以看出,所有 S-EG 复合涂层都由纳 米颗粒组成。SiO₂ 涂层表面有大量裂纹(图 2a), 这是在涂层制备过程中,溶剂的挥发使涂层内部产 生应力所致^[30]。从图 2b 可以发现,含有少量 EG-BPSQ 的 S-EG-5C 中也能观察到裂纹,但相较于纯 SiO₂ 涂层明显减少。随着 EG-BPSQ 含量的增加(图 2c~f),不再有明显的裂纹出现。然而,S-EG-4C(图
2c)与S-EG-3C(图 2d)表面出现大量气孔结构,
这在S-EG-2C(图 2e)与S-EG-1C(图 2f)表面没有观察到。

为了更好地呈现涂层中气孔的大小与分布情况,将 S-EG-3C 的平面和断面在 1×10⁵ 放大倍数下进行观察,得到的 SEM 图如图 3 所示。从图 3a 可以明显看到,气孔均匀且独立分布在涂层表面,无 气孔聚集现象。从图 3b 可以看到,气孔均匀分布在 涂层内部。对气孔的尺寸进行统计,结果如图 3c 所 示,气孔直径介于 4~24 nm 之间,且集中分布在 15 nm 左右。



- 图 3 S-EG-3C 的平面(a)、断面(b) SEM 图和表面的 气孔孔径分布(c)
- Fig. 3 Plane (a) and cross-section (b) SEM images and pore size distribution (c) of S-EG-3C

2.3 涂层微观结构形成机理分析

根据复合涂层 SEM 图的分析结果可知,在 SiO₂ 体系中引入 EG-BPSQ 对复合涂层的微观结构产生 了显著的影响^[31]。少量 EG-BPSQ 不足以填充 SiO₂ 纳米颗粒堆积而产生的孔隙,只能包裹在颗粒表面 (图 4 的 a 过程)。在形成的涂层中,颗粒之间的连 接仅为点接触,黏结作用较弱,因此会出现如图 2b 所示的涂层,其表面裂纹虽然减少但依旧存在。随 着 EG-BPSQ 添加量的增多,一方面,EG-BPSQ 可 以将更多的 SiO₂颗粒包裹住,SiO₂颗粒彼此之间连 接面积更大,颗粒之间的黏结作用随之增强,复合 涂层中的裂纹消失(图 2c、d);另一方面,EG-BPSQ 在水解初期阶段,乙氧硅基水解产生大量 Si—OH 基团具有亲水性,而有机桥连链则有一定的相对疏 水性,此时 EG-BPSQ 的水解产物类似于表面活性 剂,在一定的浓度与时间段内具有稳定气泡的作用, 从而在制备涂层过程中将溶胶体系中的气泡留在涂 层内形成了气泡孔(图4的b过程)。当EG-BPSQ 加入过量时,SiO2颗粒之间连接作用进一步增强, 裂纹和气泡孔同时消失(图4的c过程),这是因为, EG-BPSQ含量增大,其水解产物含量也大大增加, 不利于气泡孔的形成与稳定,所以涂层中均不存在 裂纹和气孔(图2e、f)。





Fig. 4 Schematic diagram of preparation process of S-EG composite coatings

2.4 涂层光学性能分析

图 5 为 S-EG 复合涂层在 300~900 nm 波段的透 过率曲线。





从图 5 可以看出, S-EG 复合涂层透过率曲线形 状相似,透过率随波长增大呈现先增大后减小的趋势,在 500 nm 左右波长处透过率达到最高;其次, 所有涂层的透过率均明显高于空白基底的透过率。 S-EG 复合涂层的平均透过率随着 EG-BPSQ 含量的 增加呈现先增大后减小的趋势,以 S-EG-3C 的透过 率最高,比空白基底高 7.3%。结合涂层的微观结构 分析可知,在 SiO₂ 涂层体系中引入适量的 EG-BPSQ,SiO₂颗粒堆积孔隙虽被 EG-BPSQ 填充, 但填充部分中存在由 EG-BPSQ 所稳定形成的气泡 孔,且气泡孔尺寸<80 nm,产生的光散射损失可忽 略不计^[32],因此,涂层的透过率随着 EG-BPSQ 引 入量的增加而增大,当 EG-BPSQ 引入量进一步增加时,形成的气泡孔较少,涂层透过率下降。总的来说, S-EG 复合涂层均具有良好的增透效果,且 S-EG-3C 的增透效果是最佳的。

2.5 涂层附着力分析

图 6 为经过附着力评价后涂层表面形貌。



a—SiO₂涂层;b—S-EG-5C;c—S-EG-4C;d—S-EG-3C;e—S-EG-2C; f—S-EG-1C



从图 6a 可以清楚地看到,包括划痕网格角的涂 层表面呈现出明暗的花纹状,表明涂层表面大部分 都已剥落,根据 GB/T 9286—1998 的评定标准,未添 加 EG-BPSQ 涂层的附着力只达到了 4 级,涂层附着 力很差。加入 EG-BPSQ 的 S-EG 复合涂层(图 6b~f) 切口边缘光滑,格子边缘没有明显脱落,涂层表面 平整均匀,无明显剥落现象,其附着力等级均达到 了 0 级。

作为对比实验,考察了 S-MA-3C 和 S-MP-3C 的附着力,结果如图 7 所示。

划格法评价实验结果表明,两对照组的复合涂层 划痕边缘有明显的涂层脱落,附着力比 S-EG-3C 涂 层差。原因在于,同一个 EG-BPSQ 水解预聚物分子 可以同时连接两个或多个 SiO₂纳米颗粒形成空间位 阻,与常规的硅烷偶联剂相比,每一个 EG-BPSQ 水解预聚物分子中含有 6 个 Si—OH 基团,活性位 点多,较长的有机桥连链结构可减小上述空间位阻, 因此,EG-BPSQ 在 SiO₂纳米颗粒之间可以起到很 好的黏结作用,与此同时,也可以增强涂层与玻璃 基底之间的黏结作用,这种双重作用大大提高了涂 层的附着力性能^[33]。



- 图 7 附着力测试后 S-MA-3C(a)和 S-MP-3C(b)的 SEM 图
- Fig. 7 SEM images of S-MA-3C (a) and S-MP-3C (b) after adhesion test

2.6 涂层浸润性分析

图 8 为 SiO₂涂层和 S-EG-C 涂层的静态水接触 角测试结果。



图 8 SiO₂涂层和 S-EG 复合涂层的静态水接触角 Fig. 8 Static water contact angle of SiO₂ coating and S-EG composite coatings

从图 8 可以看出, SiO₂涂层的静态水接触角为 45°,表明 SiO₂涂层是亲水的。随着 EG-BPSQ 的加 入并逐渐增多, S-EG 复合涂层的静态水接触角呈先 骤然增大(117°)而后缓慢减小(69°)的趋势。这 是因为,当加入少量 EG-BPSQ 时,EG-BPSQ 仅包 覆在 SiO₂颗粒表面,形成的涂层表面微观形貌接近 未添加 EG-BPSQ 的涂层表面,但涂层表面能降低, 致使涂层呈疏水性,接触角最大。随着 EG-BPSQ 含量的增多,涂层表面颗粒堆积产生的空隙逐渐被 填满,涂层表面更加平整,SiO₂颗粒之间的空隙不 足以捕获更多空气,涂层疏水性减弱,接触角随之 减小。

2.7 涂层防雾性能分析

图 9a 为 S-EG-3C 在不同温度下处理后的静态 水接触角。



- 图 9 S-EG-3C 经不同热处理温度后的静态水接触角(a), HT-S-EG-3C 的防雾照片(b)、透过率(c)和增透 照片(d)
- Fig. 9 Static water contact angle of S-EG-3C with different post-treatment temperature (a), antifogging photograph (b), transmittance spectra (c) and transparency photographs (d) of HT-S-EG-3C

根据防雾涂层的设计原则,防雾涂层一般为超 亲水或超疏水。对于超亲水涂层来说,亲水性越强, 防雾性能越优异,而静态水接触角是评价涂层亲水 性的重要指标之一。从图 9a 可以看出, S-EG-3C 经 不同温度热处理后,水接触角有明显变化。随着热处理温度的升高,涂层的静态水接触角呈现先减小后增大的趋势,也就是说,涂层的亲水性呈现先增强后减弱的趋势。当热处理温度为150 ℃时,复合涂层(HT-S-EG-3C)的静态水接触角最小,亲水性最强,静态水接触角为15°。

图 9b 为 HT-S-EG-3C 的防雾测试图。从图 9b 可以看出,HT-S-EG-3C 具有良好的防雾性能。在水蒸气环境下,空白载玻片上出现明显水雾,已无法看清背后图案,而有 HT-S-EG-3C 的载玻片仍能够识别背后的图案。这是因为,雾气会以小水珠的形式依附在空白载玻片基底上,使入射光线发生严重散射影响视线,而 HT-S-EG-3C 的亲水性可以使凝结的小水珠铺展成水膜,减少光线散射带来的影响^[34],从而实现防雾效果。图 9c 为 HT-S-EG-3C 的透过率测试,其在 300~900 nm 的光透过率高达 98.5%,比未处理前复合涂层(S-EG-3C)提高约 1%,比空白基底提高约 8%。图 9d 为 HT-S-EG-3C 减反射光学照片。从图 9d 可以明显看出,HT-S-EG-3C 具有优异的减反射性能。

3 结论

本文采用简单、经济的溶胶-凝胶法制备了高附 着力防雾减反射复合涂层。

(1)通过将 EG-BPSQ 作为"黏结剂"引入到 SiO₂ 涂层中,提高了涂层的附着力,涂层附着力均 达到 0 级。经过适当的热处理,复合涂层的 300~ 900 nm 光透过率最高可达 98.5%,比空白基底提高 约 8%,并具备防雾性能。

(2)复合涂层的性能主要得益于 EG-BPSQ,其 不仅可以起到连接 SiO₂纳米颗粒的作用,还可以利 用其表面活性剂的稳泡作用在涂层中制造"气泡 孔",在增强 SiO₂纳米涂层附着力的同时仍具有优 异的减反射性能。

这种"黏结-造孔"的设计理念为未来制备强附 着力且高透过率的减反射涂层具有一定的理论指导 作用。

参考文献:

- LI Z Z, SONG C, LI Q, *et al.* Hybrid nanostructured antireflection coating by self-assembled nanosphere lithography[J]. Coatings, 2019, 9(7): 453-462.
- [2] PFEIFFER K, GHAZARYAN L, SCHULZ U, et al. Wide-angle broadband antireflection coatings prepared by atomic layer deposition[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(24): 21887.
- [3] XIAO Y (肖尧), CHEN S (陈烁), QIAO X S (乔旭升), et al. Progresses of anti-reflective coating prepared by sol-gel methods[J]. Journal of Materials Science and Engineering (材料科学与工程学

报), 2016, 34(5): 836-842.

- [4] WANG Y, NIE L F, LIU J C. Preparation of hydrophobic SiO₂ film with high transmittance by sol mixing method[J]. Chemical Physics Letters, 2020, 747: 137331.
- [5] DOU W W, WANG P, ZHANG D, et al. An efficient way to prepare hydrophobic antireflective SiO₂ film by sol-gel method[J]. Materials Letters, 2016, 167: 69-72.
- [6] LIU B T, YEH W D, WANG W H. Preparation of low refractive index fluorinated materials for antireflection coatings[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2010, 118(3): 1615-1619.
- [7] CHENG K (程轲), WANG S J (王书杰), FU D W (付冬伟), et al. Antireflection and photovoltaic properties of microstructures design on the single crystalline silicon surface[J]. Chemical Journal of Chinese Universities (高等学校化学学报), 2010, 31(8): 1647-1650.
- [8] YUAN Y, YAN G H, HUANG S H, et al. Preparation of hydrophobic SiO₂/PMHS sol and ORMOSIL antireflective films for solar glass cover[J]. Solar Energy, 2016, 130: 1-9.
- [9] CAI S, ZHANG Y L, ZHANG H L, et al. Sol-gel preparation of hydrophobic silica antireflective coatings with low refractive index by base/acid two-step catalysis[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6(14): 11470-11475.
- [10] GU Y J, LIU H Y, YANG J L, *et al.* Surface-engraved nanocomposite coatings featuring interlocked reflection-reducing, anti-fogging, and contamination-reducing performances[J]. Progress in Organic Coatings, 2019, 127: 366-374.
- [11] ZHANG C, MA C, YAO X W, *et al.* Transparent thioether-esterbridged polysilsesquioxane coating with enhanced water vapor barrier performance[J]. Colloids Surf: A, 2022, 651: 129739.
- [12] FAN W, JENSEN L R, CECCATO M, et al. Flexible inorganicorganic hybrids with dual inorganic components[J]. Materials Today Chemistry, 2021, 22: 100581.
- [13] VERET-LEMARINIER A V, GALAUP J P, RANGER A, et al. High temperature spectral hole burning on porphyrins grafted to sol-gel matrices[J]. Journal of Luminescence, 1995, 64(1/6): 223-229.
- [14] SU Q, PU X M, BAI H, et al. Improvement of thermosensitive liposome stability by cerasome forming lipid with Si—O—Si network structure[J]. Current Drug Delivery, 2017, 15(4): 585-593.
- [15] LIU P G, SONG J X, HE L H, *et al.* Alkoxysilane functionalized polycaprolactone/polysiloxane modified epoxy resin through sol-gel process[J]. European Polymer Journal, 2008, 40: 40-951.
- [16] WU P F, GUO X X, ZHONG Y W, et al. How the Si—O—Si covalent bond interface affects the electrochemical performance of the silicon anode[J]. ACS Applied Energy Materials, 2022, 44(3): 940-951.
- [17] HOU Y, ZHU G D, CUI J, et al. Superior hard but quickly reversible Si—O—Si network enables scalable fabrication of transparent, selfhealing, robust, and programmable multifunctional nanocomposite coatings[J]. Journal of the American Chemical Society, 2021, 144(1): 436-455.
- [18] KANG T M, TANG L Y, QU J Q. Preparation and properties of high hardness ultraviolet curable polyethylene terephthalates surface coatings modified with octavinyl-polyhedral oligomeric silsesquioxane[J]. Coatings, 2018, 8(11): 411-423.
- [19] ZHANG C, MA C, YAO X W, et al. Transparent and flexible vesicles/lamellae mixed matrix organic-bridged polysilsesquioxane coatings as water vapor barrier[J]. Progress in Organic Coatings, 2022, 174: 107236.
- [20] YAN F, JIANG J G, CHEN X J, et al. Synthesis and characterization of silica nanoparticles preparing by low-temperature vapor-phase hydrolysis of SiCl₄[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53(30): 11884-11890.
- [21] WILSON M, MADDEN P A, HEMMATI M, et al. Polarization effects, network dynamics, and the infrared spectrum of amorphous SiO₂[J]. Physic Review Letter, 1996, 77(19): 4023-4026.
- [22] ZHANG X L, FAN Y L. Preparation of spherical silica particles in reverse micro emulsions using silicon tetrachloride as precursor[J]. Journal of Non-crystalline Solids, 2012, 385(2): 337-341.

(下转第1327页)